◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-237432

Sint. Cl. 5		識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)10月23日
G 02 F	1/136 1/1335 1/1343 9/30	5 0 5	9018-2H 8106-2H 9018-2H		
G 09 F		3 1 2 A 3 3 8	8621-5C 8621-5C 審査請求	大請求	請求項の数 1 (全8頁)

ら発明の名称 表示装置

②特 願 平2-34446

@発 明 者 松 本 隆 夫 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

@発 明 者 渡 辺 春 雄 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

冏代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 組 名

1. 発明の名称 表示装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野) この発明は、液晶テレビ、コンピュータの端末表示等に用いる液晶ディスプレイにおいて、カラー表示のためのカラーフィルタおよびブラックマトリクス等を、薄膜トランジスタ(以下下下下でレイ基板側の表面に接するように、感光性のハロゲン化銀、ゼラチンを主材とする層を形成し、写真法により発色させた構成を特徴とする表示装置に関するものである。

(従来の技術)

Japan Display '89 P502~505には、アモルファスシリコン薄膜トランジスタ (以下、 a — Si TPTという) を使用した液晶表示装置に関して記載されている。

すなわち、a - Si TPTを使用した液晶表示装置はコンピュータや事務機器のディスプレイ用に好適な技術であり、それは大画面、純色、高解像度を実現することが可能であるからである。

しかしながら、復示面積と画素数の増加につれて、ゲートパルス選延の減少とa - Si TPTの欠陥

の減少が必要である。

そこで、ゲートパルスの遅延を改善するための新しい低抵抗ゲート電極形成方法と、ゲートとドレイン電極間のクロスオーバショートによるa-Si TFTラインの欠陥を防止するために新しい2層ゲート絶縁体を提案している。

この新しい a - Si TFTの製造は、192mx × 120mの実動面積に640×3×400ドットの9インチ対角線の純色カラー a - Si TFT液晶要示装置に適用したものであり、この液晶表示装置は16レベルのグレイスケールの表示能力と、画素(10ドット/mm)の高解像度、高コントラスト比80と、広視覚(±60°)を有している。

上記ゲートパルスの遅延を改善するために、低 抵抗タングステン(W)ータンタル(Ta)(T^{*})合金フィルムを開発し、スパッタリング条件(W / W + Ta レシオ)と抵抗率または結晶化間の関係が研究された。

W - Ta合金フィルムはガラス基板上に高周波スパッタリング法で得られ、周囲気圧は 5 × 10⁻⁴

またはポケットサイズのTVの適用に特に好適で あることが記 載されている。

すなわち、対角線4.25インチ、480×480 画素のアクティブマトリクスの液晶表示装置を開発した旨が記載されている。

この液晶表示装置に関しては、ローオフ電流とハイオン電流のために、2層ゲートポリシリコンTFTを対角線4.25インチの液晶表示装置に採用し、マトリクス電極と周辺ドライバの両方の集積化に適しており、ローオフ電流は高み下であり、スイオン電流はドライバの高速作動に必要である。

この場合、マトリクス電板のTFTのオン電液はV_{*}=16Vで約5×10⁻⁴Aであり、オフ電液は1×10⁻⁴A以下であり、これらの特性はマトリクス電極とドライバの集積化に十分である。

また、液晶パネルは、五つの部分から 成され、 2 枚の偏向板、カラーフィルタ層とコモン電極を 有する上部グラス基板、TFTアレイを有する下 部グラス基板、液晶物質を有している。 torr以下、 基板温度は 2 0 0 ℃、スパッタリング ガスは範幹 Ar、 Arガス圧は 5 × 10⁻³ torrである。

また、W-Taフィルムの厚さは約200nm、 100%Taターゲットの抵抗率は180~200 μΩ・cmであり、100%Wターゲットのフィル ムの抵抗率は120μΩ・cmである。

W - Ta合金フィルムの抵抗率はW / Taターゲットレジオの増加により減少する。W - Ta合金フィルムはW / W + Ta = 3 6 % (4 0 μΩ·ca) で最小抵抗率となる。

これらの結果から、a - Si TFTのゲート電極物質は、ゲートパルス歪を減少するために、楽観的にW / Ta混合比 (W / W + Ta = 3 6 %) が選定された。

このような a - Si TFTカラー液晶表示装置の構造は、 a - Si TFTアレイと、 T N液晶、ブラックマスクと偏光子と 3 波長繁光光を有する R G B カラーフィルタとから構成されている。

また、SID 1984 DIGEST P316~319 には、低消費性力と低電圧作動の液晶表示装置がポータブル

液晶は光量とバックライの透過のコントロール に応じて作動し、液晶物質は60℃、湿度90%、 でさえ、半年以上の特性の変化が見られないよう な高信頼性を有する。

一方、第9図はマトリクス要示装置の一般的な単位 百素の動作を説明するための構成図であり、 第10図は従来の表示装置の断面図である。

この第9回、第10回の両回において、1はゲート電振線、2はソース電振線、3はドレイン電振線、4はTFT、5は画素電振、6は信号蓄積

コンデンサ、 7 は液晶、 8 は T F T P レイ 基板、 9 は対向電極基板、 1 0 はブラックマトリクス 遮光層、 1 1 はカラーフィルタ(赤)、 1 2 はカラーフィルタ(緑)、 1 3 はカラーフィルタ(青)、 1 4 は対向電極である。

したように、約80万個以上が必要である。

また、画素電極5、およびカラーフィルタ11~13~0各色のセクメントの数も単位画素数と同数個により構成され、2枚の異なるTFTアレイ基板8と対向電極基板9上に分散配置されている。

第10図に示すように、従来例では、カラーフィルタ 1 1 ~13およびブラックマトリクス10等が対向電極基板 9 側に、例えばゼラチンを主体とした染色法または固着法等で形成されている。

めのプラックマトリクス適光層10も対向電極基

次に動作について説明する。マトリクス型表示装置の動作は、前述のように構成された表示装置のゲート電極線1に走査信号を供給し、毎の指列のゲート電極線1に接続されたTFT交差を供給して表示にオン状態としいこれに信号蓄積コスのリンイン電極線3に接続された信号蓄積コンプンサムと液晶7等の表示材料により形成ってサインサに、ビデオ信号を供給して表示する。

この一連の動作をゲート電極線 1 の数だけ繰り 返して所望のビデオパターンを表示する。

また、このマトリクス型表示装置でテレビジョン等の映像や、コンピュータ等の端末表示で文字やグラフィック像等を高解像度に表示するには、 前述のゲート電極線1が少なくとも400本以上、ソース電極線2が約2000本以上必要である。

第9回に示した単位音素の大きさは、画面サイズにも依在するが、対角線で約10インチ程度の画面サイズで、100m(機)×300m(縦)程度で、極めて微細で、かつ単位画素の必要数は上述

板 9 側に設けられており、液晶 7 のギャップ(約5 m~ 1 0 m)を介して、外部光が透過、または散乱等により、TFT4等の能動素子の領域に侵づ入し、フォトコンダクティブイフェクト等により、TFT4のオフ 世法等の特性の劣化をひきおこす。

さらに、この外部光による特性劣化を防止するために、TFT4の上部に専用の遮光膜等を設ける場合には、製造プロセスが複雑になり、製造歩留が低下、製造コスト高の要因となる。

(発明が解決しようとする課題)

世来のマトリクス型表示装置は以上のように構成されているので、TFT 4 等の能動業子画業電径 5 等とカラーフィルタ1 1~1 3 . ブラックマトリクス遮光層10等がそれぞれ別個のTFTアレイ基板8. 対向電極基板9 に形成されているはみらせてマトリクス型表示装置を形成する際に位置であるとカラーフィルタ11~1 3 間に位置でれが進少する。

すなわち、表示装置の開口率が低下し、輝度。 コントラスト等の表示性能が低下する。

また、液晶1等の間隙に主に起因して、ブラックマトリクス遮光層10のTFT4等能動素子の外部光に対する遮光効果が不十分となり、フォトコンダクティブイフェクト等による特性の劣化が発生する。

さらに、この劣化を防止するために、TFT4 等能動素子に専用の選光膜を設ける構成では、 TFTアレイ基板8の加工プロセスが増加し、製造が留か低下する他、製造コストが高くなる等、 多くの欠点を有していた。

加えて、従来のカラーフィルタ11~13およびブラックマトリクス選光番10は例えばぜも升いた 製色また は固着法、ポリイミド樹脂明な 日本の はおけん は 日本の は

は基本的に透明電極を形成するのみでよくなり、 西素電極とカラーフィルタは同一TFTアレイ基 板上で形成され、 西素電極とカラーフィールタの位 置ずれを抑制することになる。

(実施例)

以下、この発明の表示装置の実施例について図面に基づき説明する。第1図はその一実施例における表示部の画素の説明図、第2図は第1図の目-1級の断面図、第3図は第1図の皿ーロ線の断面図であり、まず第1図~第3図により説明する。この第1図~第3図において、第9図、第10図と同一部分には同一符号を付して説明する。

第1回、第2回、第3回に示すようにガラス等の透明基板上に、ゲート電極線1として例えばクロム (Cr) をスパッタ法等で成膜し、写真製版法等でパターンニングする。

また、ゲート色緑膜 1 5 と半導体 1 6 として シリコンナイトライド (SiN)アモルファスシリコ ン (a - Si) 等をプラズマ C V D 法等で連続的に 成膜した後、順次、写真製版法等でパターンニン 8上に一体化して形成することは困難である等の 多くの不具合があった。

この発明は上記のような問題点を解消するとって、カラー表示のためのからの形成のから、カラーを表示のためを表示ではあって、カラーを表示では、カラーを表示を表示を表示という。とを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る表示装置は、TFTアレイ基板上に互いに接するように一体化して形成されたカラーフィルタと遮光性を有するブラックマトリクスを設けたものである。

(作用)

この発明におけるカラーフィルタとブラックマトリクスがTFTアレイ基板上に互いに接するよう一体的に形成することにより、対向電極基板側

グして形成する.

引き続き、ソース電極線 2 とドレイン電極線 3 として、例えばCrおよびアルミニューム (AI) 等 でをスパッタ法等で連続的に成膜し、各々、所塑形状にパターンニングして、各ソース電極線 2 , ドレイン電極線 3 を形成する。

また、第4回は第1回に示すTFTPレイをあり、第1回におけるからの構色のリークの平面図であり、第5回は第4回のリーリ線の断面図は第4回のリーリ線のが断面図は第4回のは第4回のリーリックであり、では、カラーフィルタマスクを用り回い、では、カラーフィルタをあり、では、カラーフィルタマスクを用り回いには、カラーフィルタマスクを用り回いには、カラーフィルタマスクを用り回いには、カラーフィルタマスクを用り回いには、カラーのは、カーフィルタマスクを用り回いには、カーフィルタマスクを用り回いには、カーフィーのは、カースをは、

次に、この第4図~第8図を用いて、上記ソース電極線2、ドレイン電極線3の形成後の工程について説明する。

ソース電極線2、ドレイン電極線3の形成後、 引き続いて、カラー表示のためのカラーフィルタ 11~13を形成するために、例えばABC1. ABBr. およびAgl 等の感光性ハロゲン化銀、ゼラチン等 を主材とするシアン感暦、マゼンタ感眉およびイ エロー感暦等を例えばカーテンコート法等により 順次連続的に形成した後、カラーフィルター1 (赤色) , カラーフィルタ12(緑色), カラー フィルタ13(青色)の各色に対し、補色の関係 を有するマスクシアン部22、マスクマゼンタ部 23. マスクイエロー節24の各色およびマスク 遮光部 2 1 等で構成された第 4 図、第 5 図、第 6 図に示すカラーフィルタ露光用の補色マスク20 を用いて平行光17で露光し、現像して、第7図 ラーフィルタ12(緑色)、カラーフィルタ13 (青色) および第8図に示すように、黒色のブラ ックマトリクス遮光眉10を形成して、カラーフ ィルタ11~13とTFT4等の能動素子を一体 形成したTFTアレイ基板8が完成する。

およびハレーション現象を防止するためのハレーション防止膜等を設け、カラーフィルタ 1 1 ~ 1 3 の色特性の改良、特性の安定化をはかってもよい。

(発明の効果)

また、TFT等の能動業子の表面に接してプラックマトリクス選光層が形成されるため、TFTの選光効果が十分で、フェトコンダクティブイフェクト等による光劣化がない。

さらに、カラーフィルタとブラックマトリクス 遮光層はハロゲン化銀とゼラチンを主材とし、写

さらに、ハロゲン化银を主材とするカラーフィルタ11~13を形成する際に、各層間の相互作用による色特性の劣化を防止するための中間層、

統されるが、カラーフィルタ層の膜厚を例えば 5

ma程度以下に構成し、 画素電極 5 を形成してから、

その上部にカラーフィルタ11~13を形成して

真法による発色を利用しているので、各窓材層の形成から発色までの製造プロセスが極めて簡単で、歩智りが高く、量産性に優れており、良好な設示特性を有するとともに、マトリクス型表示装置が低い製造コストで、再現性よく得られる等の効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

もよい。

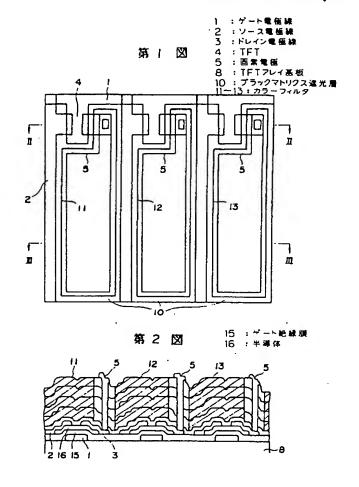
特開平3-237432(6)

な画業の構成説明図、第10図は従来の表示装置 の断面図である。

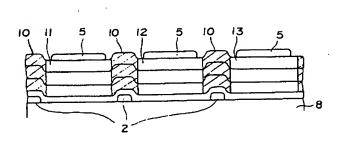
1 … ゲート電極線、 2 … ソース電極線、 3 … ドレイン電極、 4 … TFT、 5 … 西素電極、 7 … 液晶、 8 … TFTアレイ 基板、 9 … 対向電極基板、 1 0 … ブラックマトリクス遮光層、 1 1 ~ 1 3 … カラーフィルタ、 1 5 … ゲート絶縁膜、 1 6 … 半導体、 2 0 … マスク、 2 1 … マスク マゼンタ 部、 2 4 … マスクイエロー部。

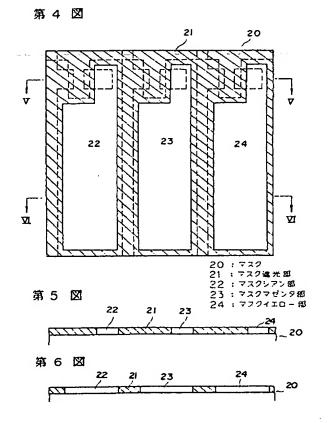
なお、図中同一符号は同一、又は相当部分を示す。

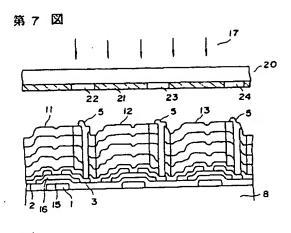
代理人 大岩增雄

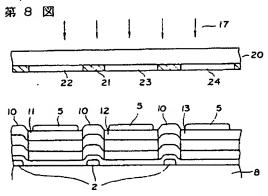


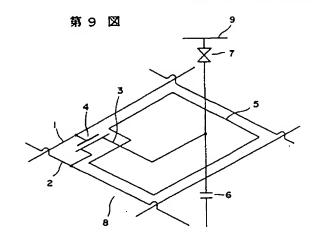
第3 図











第10 図

手続補正書(自発) 2 10 1.7 平成年月日

特許庁長官殿

適

- 1. 事件の表示
- 平 特额昭 2-34446号
- 2. 発明の名称

表示装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏名 (7375) 弁理士 大 岩 增 雄

F理士 大 岩 増 雄 ジ (連絡先03(213)3421特許部)





方式 (1)

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の間

6. 補正の内容~

- (1) 明細書の5頁10~11行「コントラス:を「コントラスト」と訂正する。
- (2) 5 頁 1 5 行「1×10' *A」を「1×10-' *A」と訂正する。
- (3) 6 頁 1 ~ 2 行「液晶は……作動し」を削除 し、同所に「液晶はパックライトの光量をコ ントロールするように作動し」を加入する。
- (4) 6 頁 8 ~ 9 行「アクティブマトリクスを基 板」を「アクティブマトリクス基板」と訂正 する
- (5) 8 頁 1 8 行「依在する」を「依存する」と 訂正する。
- (6) 10月12行「能動素子」を「能動素子、」と訂正する。
- (7) 12頁10行「性能を有するし」を「性能を有し」と訂正する。
- (8) 18頁17行「補助カラー」を「補色カラ

一」と訂正する.

以上